ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

# ИСВЧПЭ РАН, НОЦ ФМН МГТУ им. Баумана, ООО «ОПТЭК»

при поддержке **Raith GmbH и Raith B.V.**

проводит 7**-й** научно-практический семинар пользователей оборудования Raith



Дата и место проведения*:* **31 мая 2018 года**

# г. Москва, пр. Нагорный, д.7, корпус 1

# Начало в 10:00 (регистрация с 9:20)

Программа семинара будет включать доклады сотрудников ИСВЧПЭ РАН, НОЦ ФМН МГТУ им. Баумана и компании Raith о новейших технологических разработках и прогрессе научных исследований.

В рамках семинара выступит приглашенный эксперт **Dr. Vitaliy Guzenko**, Paul Scherrer Institute, Laboratory for Micro- and Nanotechnology, **Switzerland** с докладом о различных применениях литографа Raith EBPG в лаборатории микро и нанотехнологий Института Пауля Шеррера (Швейцария).

Также **приглашаем всех желающих выступить с коротким сообщением на семинаре**.

Руководители семинара: главный конструктор, заместитель директора по НИОКР ИСВЧПЭ РАН Федоров Ю.В, директор НОЦ ФМН МГТУ им. Баумана Родионов И.А. и директор департамента научного и промышленного материаловедения ООО «ОПТЭК» Власенко В.С.

Для желающих посетить лабораторию ИСВЧПЭ РАН и ознакомиться с электронно-лучевыми литографами RAITH150 Two и VOYAGER будут проводиться экскурсии.

   image001

Заявки на участие принимаются до 24 мая 2018 включительно

Заявки на участие для участников с докладом - до 6 мая 2018 включительно

Информация о семинаре: e-mail [Polyakova@optecgroup.com](mailto:Polyakova@optecgroup.com),

Телефоны: +7(926) 220-22-87(Константин, ИСВЧПЭ РАН), +7 (964) 765-12-82 (Нина, ИСВЧПЭ РАН)

+7 (495) 933-51-51, ext. 133; +7 (906) 754-65-92 (Елена, ОПТЭК)

# Проход на семинар осуществляется по списку при наличии паспорта.